

Таким образом, по итогам голосования членов комиссии избраны следующие претенденты, набравшие наибольшее количество баллов:

На должность младшего научного сотрудника Лаборатории физико-химических процессов в стенках термоядерных установок (№ 602) Института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ:

1. Посакалов Александр Геннадьевич
2. Пришвицын Александр Сергеевич
3. Подолько Федор Сергеевич
4. Тарасюк Григорий Михайлович

2. При подсчёте голосов на основании рейтинговых листов членов конкурсной комиссии (приложения на 7 л.), поданных за 1 кандидата, внесённых в перечень претендентов по должности инженера-исследователя Кафедра физики плазмы (№21) Института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ, получены следующие результаты:

Претенденты (ФИО)	Члены конкурсной комиссии/ количество баллов по претенденту							Итого баллов
	Каргин Н.И.	Петрухин А.А.	Тихомиров Г.В.	Симонова Ю.М.	Кузнецкая В.А.	Курнаев В.А.	Спицын А.В.	
Башутин Олег Алексеевич	10	10	9	10	10	10	9	68

Таким образом, по итогам голосования членов комиссии избраны следующие претенденты, набравшие наибольшее количество баллов:

На должность инженера-исследователя Кафедра физики плазмы (№21) Института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ:

1. Башутин Олег Алексеевич

3. На должность младшего научного сотрудника Кафедра физико-технических проблем метрологии (№78) Института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ документы не были предоставлены.

Председатель конкурсной комиссии:

Гарин Ю.Ч.
ФИО Подпись

Члены конкурсной комиссии:

Бурмистова В.А.
ФИО Подпись

Курманов В.А.
ФИО Подпись

Петрухин А.А.
ФИО Подпись

Тихомиров Г.В.
ФИО Подпись

Синица А.В.
ФИО Подпись

Симонов Э.И.
ФИО Подпись

ФИО Подпись

ФИО Подпись

ФИО Подпись

ФИО Подпись

ФИО Подпись

ФИО Подпись